1/3,AB/1
DIALOG(R)File 351:DERWENT WPI
(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008845283 WPI Acc No: 1991-349299/199148 XRAM Acc No: C91-150641

Stripping soln. for silver layer e.g. for electronic devices - consisting of carboxylic acid or alkali metal salt and ammonium salt of organic acid

Patent Assignee: SINKOU DENKI KOUGYO (SINK-N)
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001
Patent Family:
Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 3232980 A 19911016 JP 9026784 A 19900206 199148

Priority Applications (No Type Date): JP 9026784 A 19900206

Abstract (Basic): JP 3232980 A

Stripping soln. used for removal of an Ag layer from a Cu or Cu alloy substrate contains (A) 5-100 g/l of carboxylic acid or alkali metal salt thereof, and (B) 5-200 g/l of ammonium salt of organic acid. Component (A) is e.g. formic acid, acetic acid, benzoic acid.

o-nitrobenzoic acid, phthalic acid or alkali metal salt thereof. Component (B) is e.g. ammonium benzoate or ammonium acetate. The stripping soln. may further contain 5-200 g/l of amine cpd. such as monoethanol amine, triethanol amine, ethylene diamine or piperazine and/or 5-100 g/l of cpd. having amino gp. and carboxyl gp. in a mol. such as amino acid.

USE/ADVANTAGE - Ag layer can be removed without bad effect to the Cu or Cu alloy substrate, and this stripping soln. is suitable for use in removal of Al layer from Cu or Cu alloy electronic device parts such as connectors etc. (3pp Dwg.No.0/0)

THIS PAGE BLANK (DOP'L

®公開特許公報(A)

平3-232980

@Int. Cl. 5 C 23 F 13/06 識別記号 101

厅内整理番号 7179-4K 7043-4H ⑩公開 平成3年(1991)10月16日

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全3頁)

60発明の名称 銅もしくは銅合金上の銀剝離液

> @特 題 平2-26784

22出 頤 平2(1990)2月6日

@発 明 者 風 恕 文

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株

⑫発

式会补内 長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株 式会补内

@発 具 7

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株 式会补内

勿出 頭 新光電気工業株式会社 70代 理 人 弁理士 綿貫 隆夫

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 外1夕

1. 発明の名称

鋼もしくは銅合金上の銀剝離液

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. カルボン酸およびそのアルカリ金属塩の少 なくとも1種を5~1008/ℓ、および有機酸 のアンモニウム塩を 5 ~200e/ l 合有するこ とを特徴とする網もしくは網合金上の銀銅器 被.
- 2. カルボン酸およびそのアルカリ金属塩のル なくとも1種を5~100g/l、およびアミン 化合物を5~200g/ & 含有することを特徴と する網もしくは網合金上の銀剝離液。
- 3. カルボン酸およびそのアルカリ金属塩の少 なくとも1種を5~100g/ℓ、有機酸のアン モニウム塩を5~200g/ℓ、およびアミン化 合物を5~200g/&合有することを特徴とす る網もしくは網合金上の銀銅雕液。
- 4. カルボキシル基およびアミノ森の両方を有 する化合物を 5~100g/ℓ合有することを特

徴とする銅もしくは網合金上の銀剝離液。

3. 発明の詳細な説明 (産業上の利用分野)

本発明は下地の銅もしくは網合金に悪影響を及 ぼすことなく銀を選択的に剝離しうる銀剝離液に 関する。

(従来の技術)

コネクタ等の電子部品では、その端子部などに 緩めっきを施すものが多い。またこれら電子部品 では、素材として銅もしくは銅合金材が多く使用 される。一般に剝離液に要求される重要な特性は、 下地の溶出や荒れなどの悪影響を及ぼすことなく 下地上の皮膜をいかに選択的に剝離するかである。 従来、銅もしくは銅合金上の銀の剣雕液としては、 シアン系化合物を含む強アルカリ性電解剝離液が 一般的であった。

(発明が解決しようとする課題)

しかるに従来の上記電解剝離液には次のような 問題点があった。

すなわち、奪物であるシアン系化合物を含むた

めに取り扱いに 低重さを要するとともに、高い水 準の廃水処理が要求される。また、従来のシアン 系化合物を含む 制離液では、網もしくは網合金上 の据の選択制能は不可能であった。

そこで本発明は上記問題点を解消すべくなされ たもので、その目的とするところは、下 ゆの飼め しく は瞬合なことなく 彼そ ひまっ することなる 、また取扱いも容易な、 瞬合なことなる。 は瞬合金上の銀剣離被を投張するにある。

(発明の概要)

上記目的による本発明では、カルボン酸および モッアルカリ金属塩の少なくとも1種を5~100 κ / ℓ 、好適には5~50 ϵ / ℓ 、好適には10~100 κ / ℓ 、好適には0~20 ϵ / ℓ 、好適には10~100 κ / ℓ 合有することを特徴とする。

また、カルボン酸およびそのアルカリ金属塩の 少なくとも1種を5~100g/2、計造には5~50g /2、およびアミン化合物を5~200g/2、好語 には10~100g/2。含有することを特徴とする。 また、カルボン酸およびそのアルカリ金属塩の

び ig ア 少なくとも1種を5~100g/le、好適には5~50g/le、有機酸のフンキニウム塩を5~200g/le、 が適には10~100g/le、およびフミン化合物を5 ~200g/le、好適には10~100g/leを有すること を特徴とする。

さらに、カルボキシル蒸およびアミノ基の両方 を有する化合物を5~100g/2、好適には5~5 0g/2合有することを輸後とする。

- 3 -

なお、上記いずれの場合においても好適には電アスは、上記いずれの場合においても好適な酸とである。これら10-02/2 を、あないはクエンの場合である。これのカリウム、なかかり、塩を11-02を12を2 では、10-02/2 では、10-02を11-0

さらに塩化ラウリルビリジニウム等のビリジュウム場、ラウリル硫酸ナトリウム等のアルキルスシルホン酸塩、ツィーン(商品名) 等のポリオートンス (商品名) 等のポリオキシエチレンフルキルフェニルエーテルのうちの1 親以上の昇面活性利

- 4 -

を1 ms ~ 10 ms / e、好適には10 ms ~ 1 ms / e 添加すると調もしくは調合金の表面を一層荒らすことなく銀の剝離が行える。

以下に具体的な実施例を示す。

(実施例)

実施例1

酢酸カリウム トリエタノールアミン 20g/l 50g/l

クエン酸三カリウム

50 g / L

爽施例 2

安息香酸

40 g / L

安息香酸アンモニウム	60€/ €
実施例 3	
安息香酸ナトリウム	20s / £
ピペラジン	40 g / 2
実施例 4	
0 ーニトロ安息香酸	20 € / €
トリエタノールアミン	50 g / 2
実施例 5	
ギ酸ナトリウム	40 g / 2
トリエタノールアミン	1008/2
酒石酸カリウム	20s/£
実施例 6	
酢酸カリウム	208/2
酢酸アンモニウム	50g/ e
炭酸カリウム	208/ 2
実施例 7	
安息香酸ナトリウム	40 g / 2
モノエタノールアミン	50 g / 2
クエン酸三カリウム	50 g / L
実施例8	

例1の場合と同一条件で質別側を行ったところ。 実施例1と同様、限のみの選択制曜が可能であった。 また、実施例1~10の割離液に、塩化ラウリ

また、実施例 I ~ 10 の剝削被に、塩化ラウリルビリジニゥム、ラウリル硫酸ナトリウム、ツィーン (商品名)、トライトンX (商品名) の男面活性剤のうち1種以上を10㎡~14/2 総加した 勃耀級を用いたところ、銀めっき皮製制難後の研 むしく はぼ今金の支面は平滑で、表面の荒れを一層却止できた。

以上、本発明につき好通な実施例を挙げて罹々

説明したが、本発明はこの実施例に限定されるものではなく、 発明の精神を逸脱しない範囲内で多くの改変を施し得るのはもちろんのことである。(発明の効果)

以上のように本発明によれば、下地の調もしく は調合会に悪影響を及ぼさずに、観を選択的に劉 難しうる。しかも、劉離液の取扱いも安全かつ容 易で、作業環境も改善しうる。

> 特許出關人 新光電気工業株式会社 代表者 井 上 貞 夫 代理人(7762) 編 質 隆 夫

> > THIS PAGE BLANK (USPTO)